## SECONDARY BATTERY

Patent number:

JP2003132891

Publication date:

2003-05-09

SATO MASAHARU; IRIYAMA JIRO; IWASA SHIGEYUKI; MORIOKA YUKIKO; SUGURO MASAHIRO; NAKAHARA KENTARO

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H01M4/60; H01M10/40

Application number: JP20010325185 20011023 Priority number(s): JP20010325185 20011023

Abstract not available for JP2003132891

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-132891 (P2003-132891A)

(43)公開日 平成15年5月9日(2003.5.9)

(51) IntCl.7

識別配号

FΙ

テーマコード(参考)

H01M 4/60

10/40

H01M 4/60

5H029

10/40

Z 5H050

## 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 16 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顧2001-325185(P2001-325185)

平成13年10月23日(2001.10.23)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 岩佐 繁之

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 中原 謙太郎

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100088328

弁理士 金田 暢之 (外2名)

最終頁に続く

## ・(54)【発明の名称】 二次電池

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 エネルギー密度が高く、髙容量で充放電サイ クルの安定性に優れた二次電池を提供する。

【解決手段】 少なくとも正極2、負極1 および電解質 を構成要素とする二次電池において、正極と負極の少な くとも一方に、充電あるいは放電時の電極反応において 反応中間体として化学式(1)で示される部分構造を有 する安定ラジカル化合物を生成する活物質を含有させ る。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも正極、負極および電解質を構 成要素とする二次電池において、正極と負極の少なくと も一方に、充電あるいは放電時の電極反応において反応 中間体として化学式(1)で示される部分構造を有する 安定ラジカル化合物を生成する活物質を含有することを 特徴とする二次電池。

【化1】



【請求項2】 前記安定ラジカル化合物を生成する反応 は、反応式(A)で示される反応である請求項1 に記載 の二次電池。

(化2)

【請求項3】 前記安定ラジカル化合物が、一般式 (2) で示されるニトロキシル化合物であることを特徴 とする請求項1又は2に記載の二次電池。

[化3]

$$R_1$$
  $R_2$   $Q$   $Q$ 

(上式においてR,及びR,は、それぞれ独立に、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアル ケニル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置 換もしくは無置換の芳香族基、置換もしくは無置換のア ラルキル基、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のア ルコキシ基、置換もしくは無置換のアシル基、カルボキ シル基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル 基、シアノ基、置換もしくは無置換のアミノ基、置換も しくは無置換のアリールオキシ基、置換又は無置換のア リールオキシカルボニル基、ニトロ基、ニトロソ基、ハ ロゲン原子、又は水素原子である。但し、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>が脂 肪族基を含む場合、脂肪族基は飽和または不飽和であっ てよく、置換または無置換であってよく、鎖状、環状ま たは分岐状であってよく、1個以上の酸素、窒素、硫 黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子を含んで もよい。R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>が芳香族基を含む場合、芳香族基は置 換または無置換であってよく、1個以上の酸素、窒素、 硫黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子を含ん でもよい。R1、R2がヒドロキシル基を含む場合、ヒド ロキシル基は金属原子と塩を形成していてもよい。 ミノ基のいずれかを含む場合、これら置換基は置換また 50 もしくは還元によって生ずる荷電ソリトンやポーラロン  $R_1$ 、 $R_2$ がアルコキシ基、アルコキシカルボニル基、ア

は無置換であってよく、1個以上の酸素、窒素、硫黄、 ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子を含んでもよ い。R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>は同一であっても異なっていてもよく、R 、とR、とで環を形成してもよい。)

【請求項4】 前記安定ラジカル化合物のスピン濃度が 10°° spins/g以上であることを特徴とする請求項 1、2又は3に記載の二次電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は二次電池に関するも のであり、特にエネルギー密度が高く、高容量で安定性 に優れた二次電池に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ノート型パソコンや携帯電話など の小型あるいは携帯電子機器の急速な市場拡大に伴い、 これらに用いられる電池に対して軽量化および容量化に 対する要求が高まっている。この要求に応えるために、 リチウムイオン等のアルカリ金属イオンを荷電担体とし てその電荷授受に伴う電気化学反応を利用した二次電池 20 が盛んに開発されている。なかでも、リチウムイオンニ 次電池は安定性に優れたエネルギー密度の大きな高容量 電池として種々の電子機器に利用されている。とのよう なリチウムイオン二次電池は、活物質として正極にマン ガン酸リチウムやコバルト酸リチウムといったリチウム 含有遷移金属酸化物、負極に炭素を用いたものであり、 これら活物質へのリチウムイオンの挿入、脱離反応を利 用して充放電を行っている。

【0003】しかしながら、とのリチウムイオン二次電 池は、特に正極に比重の大きな金属酸化物を用いている ため、単位質量当たりの電池容量は充分とは言えない。 【0004】そこで、より軽量の電極材料を用いて高エ ネルギー密度の電池を開発しようとする試みが検討され てきた。例えば、米国特許第4,833,048号明細書および 日本国特許第2715778号公報にはジスルフィド結合を有 する有機化合物を正極に用いた電池が開示されている。 これはジスルフィド結合の生成、解離を伴う電気化学的 酸化還元反応を電池の原理として利用したものであり、 硫黄や炭素といった比重の小さな元素を主成分とする電 極材料から構成されているため、高エネルギー密度の大 40 容量電池という点において一応の効果が得られている。 【0005】しかし、この電池は、解離した結合が再度 結合する効率が小さいことや活物質が電解液に拡散する ため、充放電サイクルを重ねると容量が低下しやすいと いう欠点がある。

[0006]一方、同じく有機化合物を利用した二次電 池として、導電性高分子を電極材料に用いた電池が提案 されている。との電池は、導電性高分子に対する電解質 イオンのドープ、脱ドープ反応を原理としたものであ る。ととで述べるドープ反応とは、導電性高分子の酸化

等のエキシトンを、対イオンによって安定化させる反応 のことである。一方、脱ドーブ反応とはその逆反応に相 当し、対イオンによって安定化されたエキシトンを電気 化学的に酸化もしくは還元する反応のととを示してい

【0007】米国特許第4,442,187号明細書には、との ような導電性高分子を正極もしくは負極の材料とする二 次電池が開示されている。との電池は、導電性高分子が 炭素や窒素といった比重の小さな元素のみから構成され ているため、高エネルギー密度の二次電池として開発が 10 期待された。

【0008】しかし、導電性高分子には、酸化還元によ って生じるエキシトンがπ電子共役系の広い範囲にわた って非局在化し、それらが相互作用するという性質があ る。これは発生するエキシトンの濃度に限界をもたらす ものであり、電池の容量を制限するものである。とのた め、導電性高分子を電極材料とする電池では、軽量化と いう点では一応が効果が得られるものの、大容量化とい う点からは不充分である。

[0009]以上述べてきたように、高容量の電池を実 20 現するために、遷移金属含有活物質を利用しない様々な 電池の提案がなされている。しかし、エネルギー密度が 高く、安定性に優れた二次電池は未だ得られていない。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、正 極に遷移金属酸化物を用いるリチウムイオン電池では、 元素の比重が大きいため、現状を上回る高容量電池の製 造が原理的に困難であった。このため、高容量電池を実 現するために、遷移金属含有活物質を利用しない様々な 電池の提案がなされているが、エネルギー密度が高く、 高容量で安定性に優れた二次電池は未だ得られていな

【0011】そこで本発明の目的は、エネルギー密度が 高く、高容量で充放電サイクルにおける安定性に優れた 二次電池を提供することにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】発明者らは鋭意研究の結 果、前記課題は、正極、負極および電解質を構成要素と する二次電池において、正極と負極の少なくとも一方 の構造を有する安定ラジカル化合物を生成する活物質を 用いることにより解決できることを見出した。

【0013】すなわち、本発明は、少なくとも正極、負 極および電解質を構成要素とする二次電池において、正 極と負極の少なくとも一方に、充電あるいは放電時の電 極反応において反応中間体として化学式(1)で示され る部分構造を有する安定ラジカル化合物を生成する活物 質を含有することを特徴とする二次電池に関する。

[0014]

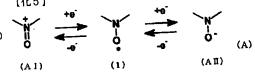
[{{\tau}}



【0015】また本発明は、前記安定ラジカル化合物を 生成する反応が、反応式(A)で示される反応である上 記の二次電池に関する。

[0016]

[化5]



【0017】また本発明は、前記安定ラジカル化合物 が、一般式(2)で示されるニトロキシル化合物である ととを特徴とする上記の二次電池に関する。

[0018]

[化6]

【0019】(上式においてR,及びR,は、それぞれ独 立に、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは 無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシクロア ルキル基、置換もしくは無置換の芳香族基、置換もしく は無置換のアラルキル基、ヒドロキシル基、置換もしく は無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアシル 基、カルボキシル基、置換もしくは無置換のアルコキシ カルボニル基、シアノ基、置換もしくは無置換のアミノ 基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換又は 無置換のアリールオキシカルボニル基、ニトロ基、ニト ロソ基、ハロゲン原子、又は水素原子である。但し、R 1、R2が脂肪族基を含む場合、脂肪族基は飽和または不 飽和であってよく、置換または無置換であってよく、鎖 状、環状または分岐状であってよく、1個以上の酸素、 窒素、硫黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子 を含んでもよい。 $R_1$ 、 $R_2$ が芳香族基を含む場合、芳香 族基は置換または無置換であってよく、1 個以上の酸 に、放電時の電極反応において、反応中間体として特定 40 素、窒素、硫黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン 原子を含んでもよい。 $R_1$ 、 $R_2$ がヒドロキシル基を含む 場合、ヒドロキシル基は金属原子と塩を形成していても よい。R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>がアルコキシ基、アルコキシカルボニル 基、アミノ基のいずれかを含む場合、これら置換基は置 換または無置換であってよく、1 個以上の酸素、窒素、 硫黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子を含ん でもよい。 $R_1$ 、 $R_2$ は同一であっても異なっていてもよ く、R, とR, とで環を形成してもよい。)また本発明 は、前記安定ラジカル化合物のスピン濃度が10~ spin 50 s/g以上であることを特徴とする上記の二次電池に関

する。

【0020】本発明において、反応中間体とは、化学反 応において反応物から生成物に至る反応経路の途中で生 ずる化学種をいう。例えば正極に本発明における活物質 を用いた場合、放電時、電極反応を通じて、式(AI) で示されるオキソアンモニウムカチオン部分構造を有す る化合物を反応物とし、放電の途中で式(1)で表され るニトロキシルラジカル部分構造を有する安定ラジカル 化合物が反応中間体として生成し、最終的に生成物であ る式 (AII) で示されるニトロキシルアニオン部分構造 10 を有する化合物に至る。また、負極に本発明における活 物質を用いる場合、放電時、電極反応を通じて、式(A II) で示されるニトロキシルアニオン部分構造を有する 化合物を反応物とし、放電の途中で式(1)で表される ニトロキシルラジカル部分構造を有する安定ラジカル化 合物が反応中間体として生成し、最終的に生成物である 式(AI)で示されるオキソアンモニウムカチオン部分 構造を有する化合物に至る。

【0021】電極反応の反応過程に生じる反応中間体と して、どく一瞬だけラジカルを発生するようなものは、 本発明の範疇に含まれない。これは、どく一瞬だけラジ カルを発生するようなものは、それ自体の反応性が極め て髙く、副反応を起こしやすいためである。

【0022】一般に、ラジカル濃度はスピン濃度で表す ことができる。スピン濃度は、本発明の活物質(電極反 応において反応中間体として化学式 (1) で示される部 分構造を有する安定ラジカル化合物を生成し得る活物 質) が反応中間体に変化した状態での単位重量あたりの ラシカル数を意味し、例えば電子スピン共鳴(ESR)ス ベクトルの吸収面積強度から、本発明の活物質の単位重 30 量あたりのスピン量 (spin/g) として求めることがで きる。本発明における反応中間体は、一定の時間、分解 しないで安定に存在していることが好ましい。したがっ て、ESRで測定されたスピン濃度は、たとえば1秒以 上、好ましくは1時間以上、より好ましくは24時間以 上にわたって、通常、102°spin/g以上に保たれてい ることが好ましく、さらに5×102°spin/g以上に保た れていることがより好ましい。

【0023】充放電のメカニズムとしては、本発明にお ける活物質が電極反応によりカチオンイオンの状態とア 40 合物(ニトロキシル化合物)を含有する。 ニオンイオンの状態に可逆的に変化して電荷を蓄積す る。この電極反応は、2電子が関与する酸化還元反応で あるため、高容量の蓄電が容易にできる。また、この電 極反応は有機化合物の局所的な変化を伴うだけの反応で あるため、反応速度が大きく、可逆性に優れている。よ って、従来の金属酸化物などを用いた二次電池に比べー 度に大電流を流すことが可能である。また、可逆性に優 れた電極反応であるため、サイクル特性に優れた電池を 得ることができる。

時に活物質はカチオンイオンの状態から安定ラジカルの 状態に一旦変化し、さらに安定ラジカルの状態からアニ オンイオンの状態に変化する。このとき、電池の放電挙 動としては、電圧が0. 3 Vの範囲内でほぼ一定になる箇 所(電圧平坦部)が2箇所に見られる。例えば、満充電 後に放電するときにおいて、電圧1.0Vに低下するま での時間を全放電時間とすると、全放電時間に 1 時間以 上要する一定の電流で放電する場合、全放電時間の1/ 3以上の時間電圧が平坦になる箇所が2箇所見られる。 【0025】本発明では、このような活物質を用いる電 極は正極もしくは負極のいずれかに限定されるものでは ない。ただし、エネルギー密度の観点から、特に正極の 電極活物質として用いることが好ましい。本発明におい て、電解質カチオン、電解質アニオンは特に限定されな いが、高容量が得られるという点から特に電解質カチオ ンに関してはリチウムイオンが好ましい。

[0026]

[発明の実施の形態]以下、本発明の好適な実施の形態 について説明する。

【0027】本発明の電池は、例えば図1及び図2に示 す構成をとることができる。図2は図1のA − A '線断 面図である。この電池は、負極1と正極2とを電解質を 含んだセパレータ3を介して重ね合わせた積層体をラミ ネートフィルム6等の外装材で封止した構成を有する。 また、ラミネートフィルム6の外部には負極1に接続す る負極端子4と、正極2に接続する正極端子5が設置さ れている。封止された積層体は、図2に示されるよう に、負極を構成する負極集電体 1 b及び負極層 1 a、電解 質を含んだセパレータ3、並びに正極を構成する正極層 2 a及び正極集電体2 bを順に重ね合わせた構造を有す

【0028】本発明では電極の積層形態は特に限定され ず、正極および負極が対向するように重ね合わせたもの を多層に積層したもの、その重ね合わせたものを巻回し たもの等が挙げられる。

【0029】本発明では、負極1と正極2の少なくとも 一方の電極活物質として、充電あるいは放電時の電極反 応において化学式(1)で示される部分構造(適宜「ニ トロキシルラジカル」という)を有する安定ラジカル化

[0030] この安定ラジカル化合物としては、一般式 (2) で示されるニトロキシル化合物 (ニトロキシド) を用いることができる。

[0031] 一般式 (2) においてR<sub>1</sub>及びR<sub>2</sub>は、それ ぞれ独立に、置換もしくは無置換のアルキル基、置換も しくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシ クロアルキル基、置換もしくは無置換の芳香族基、置換 もしくは無置換のアラルキル基、ヒドロキシル基、置換 もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換の 【0024】本発明の活物質を正極に用いた場合、放電 50 アシル基、カルボキシル基、置換もしくは無置換のアル

コキシカルボニル基、シアノ基、置換もしくは無置換の アミノ基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置 換又は無置換のアリールオキシカルボニル基、ニトロ 基、ニトロソ基、ハロゲン原子、又は水素原子である。 【0032】式中のR、又はR、は、1個以上の酸素、窒 素、硫黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子を 含んでもよい。

【0033】式中、置換または無置換のアルキル基とし ては、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル 基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - 10 ニル基、l - ナフチル基、2 - ナフチル基、9 -フルオ ブチル基、n‐ペンチル基、n‐ヘキシル基、n‐ヘブ チル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒ ドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒド ロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、 1,3-ジヒドロキシイソプロビル基、2,3-ジヒド ロキシー t ーブチル基、1,2,3ートリヒドロキシブ ロビル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジ クロロエチル基、1、3-ジクロロイソプロビル基、 2, 3-ジクロローtーブチル基、1, 2, 3-トリク 20 ーフェニルー4ーイル基、m-ターフェニルー3ーイル ロロプロビル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル 基、2 - ブロモエチル基、2 - ブロモイソブチル基、 1, 2 -ジプロモエチル基、1, 3 -ジプロモイソプロ ビル基、2、3-ジブロモーt-ブチル基、1、2、3 ートリブロモブロビル基、ヨードメチル基、1 - ヨード エチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル 基、1、2-ジヨードエチル基、1、3-ジヨードイソ プロビル基、2、3 - ジヨードー t - ブチル基、1、 2、3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-ブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミ ノイソプロピル基、2,3-ジアミノ-t-ブチル基、 1, 2, 3-トリアミノプロビル基、シアノメチル基、 1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノ イソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジ シアノイソプロビル基、2、3 - ジシアノー t - ブチル 基、1、2、3-トリシアノブロビル基、ニトロメチル 基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニ トロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3 -ジニトロイソプロビル基、2、3-ジニトローt-ブ 40 チル基、1,2,3-トリニトロプロビル基等が挙げら

【0034】また置換又は無置換のアルケニル基として は、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、2-ブテニ ル基、3-ブテニル基、1、3-ブタンジエニル基、1 - メチルビニル基、スチリル基、4-ジフェニルアミノ スチリル基、4 -ジ-p-トリルアミノスチリル基、4 -ジ-m-トリルアミノスチリル基、2, 2 -ジフェニ ルビニル基、1,2-ジフェニルビニル基、1-メチル アリル基、1,1-ジメチルアリル基、2-メチルアリ 50 ソリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンス

ル基、1-フェニルアリル基、2-フェニルアリル基、 3-フェニルアリル基、3.3-ジフェニルアリル基、 1,2-ジメチルアリル基、1-フェニル-1-ブテニ ル基、3-フェニル-1-ブテニル基等が挙げられる。 【0035】また置換又は無置換のシクロアルキル基と しては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペ ンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシ ル基等が挙げられる。

[0036] 置換又は無置換の芳香族基としては、フェ レニル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナント リル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル 基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル 基、2-ビレニル基、4-ビレニル基、2-ビフェニル イル基、3 -ピフェニルイル基、4 -ピフェニルイル 基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル -3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-タ 基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m ートリル基、p -トリル基、p - t - ブチルフェニル 基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メ チルー2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、 4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニ ルイル基、4"- t -ブチル-p-ターフェニル-4-イル基等の芳香族炭化水素基、1-ピロリル基、2-ピ - ロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジ ニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-イ アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソ 30 ンドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル 基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イ ソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソイン ドリル基、5 – イソインドリル基、6 – イソインドリル 基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル 基、2 -ベンゾフラニル基、3 -ベンゾフラニル基、4 -ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベン ゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾ フラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベン ゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベ ンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノ リル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリ ル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル 基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イ ソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル 基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キ ノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサ リニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、 3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバ

リジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナン スリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナ ンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェ ナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニ ル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1、7-フェナン スロリン-3-イル基、1、7-フェナンスロリン-4 - イル基、1,7-フェナンスロリン-5 - イル基、 1、7-フェナンスロリンー6-イル基、1、7-フェ 10 ールー4-イル基、3-メチルビロールー5-イル基、 ナンスロリン-8-イル基、1.7-フェナンスロリン -9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル 基、1、8-フェナンスロリン-2-イル基、1、8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロ リン-4-イル基、1、8-フェナンスロリン-5-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8 - フェナンスロリン- 7 - イル基、1、8 - フェナンス ロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10 - イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、 1 , 9 – フェナンスロリン – 3 – イル基、1 , 9 – フェ 20 は、ベンジル基、1 – フェニルエチル基、2 – フェニル ナンスロリン-4-イル基、1,9-フェナンスロリン - 5 - イル基、1,9 - フェナンスロリン - 6 - イル 基、1、9-フェナンスロリン-7-イル基、1、9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロ リン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2 - イル基、1,10 - フェナンスロリン- 3 - イル基、 1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロ リンー1 - イル基、2、9 - フェナンスロリン - 3 - イ ル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9 ーフェナンスロリン-5-イル基、2、9-フェナンス ロリンー6-イル基、2、9-フェナンスロリン-7-イル基、2、9-フェナンスロリン-8-イル基、2、 9-フェナンスロリン-10-イル基、2、8-フェナ ンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、 2, 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェ ナンスロリン-6-イル基、2、8-フェナンスロリン - 7 - イル基、2,8 - フェナンスロリン - 9 - イル 基、2、8-フェナンスロリン-10-イル基、2、7 40 - フェナンスロリン- 1 - イル基、2、7 - フェナンス ロリン-3-イル基、2,7-フェナンスロリン-4-イル基、2、7-フェナンスロリン-5-イル基、2、 7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナン スロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9 - イル基、2、7 - フェナンスロリン- 10 - イル基、 1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノ チアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチ アジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチ アジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサ 50

ジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジ エル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル 基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オ キサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラ ザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチ ルビロールー1 - イル基、2 - メチルビロール - 3 - イ ル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルビ ロールー5-イル基、3-メチルピロールー1-イル 基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロ 2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェ ニルプロピル) ピロールー 1 – イル基、2 – メチルー 1 - インドリル基、4 - メチル- 1 - インドリル基、2 -メチルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリ ル基、2 - t - ブチル - 1 - インドリル基、4 - t - ブ チルー1-インドリル基、2-t-ブチル-3-インド リル基、4-t-ブチル-3-インドリル基等が挙げら

【0037】また置換又は無置換のアラルキル基として エチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロビル基、フェニルー t -ブチル基、α-ナフチ ルメチル基、1 – α – ナフチルエチル基、2 – α – ナフ チルエチル基、1 – α – ナフチルイソプロビル基、2 –  $\alpha$ ーナフチルイソプロビル基、 $\beta$ ーナフチルメチル基、  $1-\beta-$ ナフチルエチル基、 $2-\beta-$ ナフチルエチル 基、1-β-ナフチルイソプロビル基、2-β-ナフチ ルイソプロビル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチ 30 ルベンジル基、0-メチルベンジル基、p-クロロベン ジル基、m‐クロロベンジル基、o‐クロロベンジル 基、p-ブロモベンジル基、m-ブロモベンジル基、o - プロモベンジル基、p - ヨードベンジル基、m - ヨー ' ドベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシ ベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキ シベンジル基、p-アミノベンジル基、m-アミノベン ジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル 基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p -シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シア ノベンジル基、1-ヒドロキシー2-フェニルイソプロ ピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が 挙げられる。

【0038】また置換又は無置換のアミノ基は-NX<sup>1</sup> X'と表される基であり、置換基X'及びX'はそれぞれ 独立に水素原子、前記の置換又は無置換のアルキル基、 前記の置換又は無置換のアルケニル基、前記の置換又は 無置換のシクロアルキル基、前記の置換又は無置換の芳 香族基、前記の置換又は無置換のアラルキル基等が挙げ

【0039】また置換又は無置換のアルコキシ基は、一

OX<sup>3</sup>で表される基であり、置換基X<sup>3</sup>としては、前記の 置換又は無置換のアルキル基、前記の置換又は無置換の シクロアルキル基、前記の置換又は無置換のアラルキル 基等が挙げられる。

[0040]また置換又は無置換のアリールオキシ基 は、-OX'と表される基であり、置換基X'としては前 記の置換又は無置換の芳香族基が挙げられる。

【0041】また置換又は無置換のアルコキシカルボニ ル基は-COOX'と表される基であり、置換基X'とし ては前記の置換又は無置換のアルキル基、前記の置換又 10 は無置換のシクロアルキル基、前記の置換又は無置換の アラルキル基等が挙げられる。

【0042】また置換又は無置換のアリールオキシカル ボニル基は-COOX°と表される基であり、置換基X° としては前記の置換又は無置換の芳香族基が挙げられ

【0043】また置換または無置換のアシル基は-C (=O) X'と表される基であり、置換基X'としては水 素原子、前記の置換又は無置換のアルキル基、前記の置 換又は無置換のアルケニル基、前記の置換又は無置換の 20 障害効果により高い安定性が期待されるため好ましい。 シクロアルキル基、前記の置換又は無置換の芳香族基、 前記の置換又は無置換のアラルキル基等が挙げられる。 【0044】上記のR、又はR、が置換基を有する場合、 その置換基は脂肪族基であても芳香族基であってもよ い。その置換基が脂肪族基である場合、その脂肪族基は 飽和または不飽和であってよく、置換または無置換であ ってよく、鎖状、環状または分岐状であってよく、1個 以上の酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リン、ホウ素または ハロゲン原子を含んでもよい。また、その置換基が芳香 族基である場合、芳香族基は置換または無置換であって よく、1個以上の酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リン、ホ ウ素またはハロゲン原子を含んでもよい。これらの脂肪 族基および芳香族基としては前記例示した種々の置換基 を挙げるととができる。

【0045】以上に説明した置換基において、窒素、硫 黄、ケイ素、リン、ホウ素またはハロゲン原子を含むも のとして、置換基の一個以上の原子が硫黄原子、ケイ素 原子、リン原子またはホウ素原子で置換された基が挙げ られる。硫黄原子で置換された基としては、例えば、上 述のヒドロキシル基、カルボキシル基、アルコキシ基、 アルコキシカルボニル基、アリールオキシ基、アリール オキシカルボニル基、アシル基等の酸素含有基の酸素原 子が硫黄原子で置き換えられた置換基を挙げることがで きる。その置換基の例としては、メルカプト基、ジチオ カルボキシル基、ヒドロキシ (チオカルボニル) 基、メ ルカプトカルボニル基、メチルチオ基、メトキシチオカ ルボニル基、メチルチオカルボニル基、メチルジチオカ ルボキシル基、フェニルチオ基、フェノキシチオカルボ ニル基、フェニルチオカルボニル基、フェニルジチオカ ルボニル基、メチルチオカルボニル基、フェニルチオカ 50 なるため、ラジカルの安定性向上が期待されるため好ま

ルボニル基、等が挙げられる。ケイ素原子で置換された 基としては、例えば、上述のアルキル基、アルケニル 基、シクロアルキル基、アラルキル基の炭素原子がケイ 素原子で置き換えられた置換基を挙げることができる。 その置換基の例としては、シリル基、メチルシリル基、 シリルメチル基、エチルシリル基、(メチルシリル)メ チル基、ジメチルシリル基、トリメチルシリル基、 t -ブチルジメチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、 等が挙げられる。リン原子で置換された基としては、例 えば、上述のアミノ基の窒素原子がリン原子で置き換え られた置換基が挙げられる。その置換基の例としては、 ホスフィノ基、トリメチルホスフィノ基、トリフェニル ホスフィノ基、等が挙げられる。ホウ素原子で置換され た基としては、例えば、上述のアミノ基の窒素原子がリ ン原子で置き換えられた置換基が挙げられる。その置換 基の例としては、ジメチルボリル基、ジフェニルボリル 基、等が挙げられる。

【0046】ニトロキシルラジカルを構成する窒素原子 に嵩高いアルキル基が結合している化合物は、その立体 それらアルキル基としてはターシャリーブチル基が好ま しい。ニトロキシルラジカルを構成する窒素原子にター シャリーブチル基が結合している化合物としては、化学 式(3)~(10)に示すものが例として挙げられる。 [0047]また、ラジカルの安定性という観点から、 ニトロキシルラジカルを構成する窒素原子に対して、少 なくとも2つのアルキル基と結合した炭素原子が結合し ていることが好ましい。特に、ニトロキシルラジカルを 構成する窒素原子に少なくとも2つのアルキル基と結合 した2つの炭素原子がそれぞれ結合している場合は、よ り安定性の高いラジカル化合物になることが期待され る。この場合のアルキル基としてはメチル基が好まし い。これらの2つのメチル基が結合した炭素原子が、ニ トロキシルラジカルを構成する窒素原子に結合した化合 物の例としては、化学式(3)~(1 1)および化学式  $(15) \sim (39)$  に示すものが挙げられる。

[0048] さらにニトロキシルラジカルを構成する窒 素原子に芳香族基が結合している化合物は、電子の非局 在効果により高い安定性が期待されるため好ましい。と 40 の場合、芳香族基としては、安定性の観点から、置換も しくは無置換のアリール基が好ましく、置換もしくは無 置換のフェニル基がより好ましい。ニトロキシルラジカ ルを構成する窒素原子に芳香族基が結合している化合物 の例としては、化学式(4)~(10)、化学式(1 2)~(13)、化学式(40)に示すものが挙げられ

【0049】一方、ニトロキシルラジカルを構成する窒 素原子が、複素環を形成する1原子となっている場合 は、ニトロキシルラジカルの分子内反応が起こりにくく

しい。との場合の複素環としては安定性の観点から、ピペリジノキシ環、ピロリジノキシ環、ピロリノキシ環が好ましい。ニトロキシルラジカルを構成する窒素原子が、複素環を構成する1原子となっている例としては、化学式(16)~(40)に示すものが挙げられる。そのうち化学式(17)~(21)に示すものはピペリジノキシ環、化学式(22)~(27)に示すものはピロリジノキシ環、化学式(28)~(33)に示すものはピロリノキシ環を形成している。

【0050】またニトロキシルラジカルが、ニトロキシ 10 ルニトロキシド構造を構成している場合は、電子が非局 在化するためラジカルが安定化することが期待されるため好ましい。このニトロキシルニトロキシド構造を有する化合物の例としては、化学式(34)~(40)に示すのもが挙げられる。

【0051】本発明の二次電池において活物質であるニトロキシル化合物は固体状態であっても、溶液に溶解した状態であっても動作の点からは特に限定されないが、充放電の速度および効率の面から塩基性溶媒に不溶性のものが好ましい。

[0052]また、本発明ではニトロキシル化合物の分

子量は特に限定されず、必要に応じて低分子化合物から 髙分子化合物まで利用できるが、充電状態および放電状 態の安定性の面から高分子化合物であることが好まし く、特に、アセチレン構造単位(エチニレン単位)や、 ビニレン単位、フェニレン単位を主鎖に有する髙分子化 合物が好ましく、これらの単位のいずれかが連続してい ることがより好ましい。ニトロキシル化合物が高分子化 合物である例としては、化学式(7)~(11)、化学 式(13)、化学式(16)、化学式(20)、化学式 (21)、化学式(33)、化学式(37)~(4 0)、化学式(50)~(54)が挙げられる。そのう ち、アセチレン構造単位を主鎖に有するものが化学式 (11)、化学式(16)、化学式(39)に相当し、 ビニレン単位を主鎖に有するものが化学式(7)、化学 式(8)、化学式(13)、化学式(20)、化学式 (21)、化学式(37)に相当し、フェニレンピニレ ン単位を主鎖に有するものが化学式(9)、化学式(1 0)、化学式(38)に相当する。 [0053]

20 【化7】

(9)

15

特開2003-132891 16

✓<sub>N</sub>

(3)

✓
(4)

Á Ó Ó (2)

-0-10-(B)

+10 (9)

(10)

[0054] [1比8] (10)

(12)

(13) O OCH<sub>9</sub>

Q (15)

+n+

[0055] [化9] 特開2003-132891

18 (16) n N-0\*

Q (18)

10

20

30

Q (19)

(20)

[0056] [化10]

(11)

特開2003-132891

21 (37)

(38)

(39)

[0060] [化14]

[0061] 30 [化15]

【0062】本発明の電池おける酸化還元反応は、反応式(A)で示されるように、酸化状態において式(AI)で示されるオキソアンモニウムカチオン部分構造をとり、還元状態において式(AII)で示されるニトロキシルアニオン部分構造をとり、その中間生成物としてニトロキシルラジカル部分構造をとる。とのような酸化還元反応の具体例としては反応式(B)で示される酸化還元反応が挙げられる。

[0063]

【0064】本発明の電池において、活物質は固体状態 チレン、ポリアセン等の導電性層であっても、電解液へ溶解または分散した状態であって ン伝導補助材としては高分子化合もよい。活物質を固体状態で用いる場合は、電解液への 50 質や固体電解質等が挙げられる。

活物質の溶出による容量低下を抑える点から、電解液に対し不溶性または低溶解性の活物質が好ましい。また、本発明の電池における活物質は、通常単独で用いられるが、二種類以上を組み合わせて用いてもよい。また、他の公知の活物質と組み合わせて用いてもよい。

【0065】本発明の電池は、正極または負極の一方の活物質としてニトロキシル化合物を用いる場合、他方の電極に活物質として従来公知のものが利用できる。

[0066] 負極活物質としてニトロキシル化合物を用いる場合には、正極活物質として金属酸化物粒子、ジスルフィド化合物、導電性高分子等を用いることができる。金属酸化物としては、例えばLiMnО₂、LiмMn₂О₄(0<x<2)等のマンガン酸リチウムあるいはスピネル構造を有するマンガン酸リチウム、MnО₂、LiCoО₂、LiNiО₂、LiェV₂O₃(0<x<2)等が挙げられ、ジスルフィド化合物としてはジチオグリコール、2,5-ジメルカプト-1,3,4-チアジアゾール、S-トリアジン-2,4,6-トリチオール等が挙げられ、導電性高分子としてはポリアセチレン、ポリフェニレン、ポリアニリン、ポリピロール等が挙げられる。これらの正極材料は単独もしくは二種以上を組み合わせて使用することもできる。

【0067】一方、正極活物質としてニトロキシル化合物を用いた場合には、負極活物質としてグラファイトや非晶質カーボン、リチウム、リチウム合金、リチウムイオン吸蔵炭素、ナトリウム、ナトリウム合金、導電性高分子等を用いることができる。これらの負極材料は単独もしくは二種以上を組み合わせて使用できる。

[0068]活物質の形状としては特に限定されず、例 えばリチウム金属では薄膜状の他、バルク状のもの、粉 末を固めたもの、繊維状のもの、フレーク状のもの等で あってもよい。

【0069】本発明の電池において、ニトロキシル化合物を正極活物質として用いる場合、ニトロキシル化合物と従来公知の正極活物質とを組み合わせ複合電極としてもよい。従来公知の正極活物質としては、上記に例示した正極活物質を挙げることができる。一方、ニトロキシル化合物を負極活物質として用いる場合、ニトロキシル化合物と従来公知の負極活物質とを組み合わせ複合電極としてもよい。従来公知の負極活物質の例としては、上記に例示した負極活物質を挙げることができる。

【0070】本発明では、電極(電極層)を形成する際に、インピーダンスを低下させる目的で、補助導電材やイオン伝導補助材を混合させることもできる。これらの材料としては、補助導電材としてグラファイト、カーボンブラック、アセチレンブラック等の炭素質微粒子、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリアセン等の導電性高分子が挙げられ、イオン伝導補助材としては高分子化合物等からなるゲル電解質や固体電解質等が挙げられる。

25
【0071】本発明では、電極の各構成材料間の結びつきを強めるために、結着剤を電極材料に混合してもよい。このような結着剤としては、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ビニリデンフルオライドーヘキサフルオロプロピレン共重合体、ビニリデンフルオライドーテトラフルオロエチレン共重合体、スチレンーブタジェン共重合ゴム、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイミド、各種ポリウレタン等の樹脂バインダーが挙げられる。

【0072】本発明では、電極反応をより潤滑に行うた 10 めに、酸化還元反応を促進させる触媒を電極材料に混合してもよい。このような触媒としては、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリアセン等の導電性高分子、ピリジン誘導体、ピロリドン誘導体、ベンズイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、アクリジン誘導体等の塩基性化合物、金属イオン錯体等が挙げられる。

[0073] 本発明では、負極集電体および正極集電体 リレート体やメタクリレート体の重として、ニッケルやアルミニウム、銅、金、銀、アルミニウム合金、ステンレス等の金属箔や金属平板、メッシュ状電極、炭素電極等を用いることができる。また、集電体に触媒効果を持たせたり、活物質と集電体とを化学 おず、従来公知のものを採用するでは、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電極積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積層体あるいはその巻回位は、電板積極体の重ないます。

【0074】正極と負極との接触を防ぐために用いられるセパレータとしては、多孔質フィルムや不織布を用いることができる。

【0075】本発明において電解質は、負極と正極間の 荷電担体輸送を行うものであり、一般には室温で10-5 ~10-1S/cmのイオン伝導性を有していることが望ましい。本発明における電解質としては、例えば電解質 30 塩を溶剤に溶解した電解液を利用することができる。

[0076] とのような電解質塩としては、例えばLiPF。、LiC10、LiBF。、LiCF,SO。、Li(CF,SO。), N、Li(C,F,SO。), N、Li(C,F,SO。), C等の従来公知の材料を用いることができる。

【0077】電解質塩液の溶剤としては、例えばエチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジメチルカーボネート、ジェチルカーボネート、アーブチロラクトン、テトラヒドロフラン、ジオキソラン、スルホラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン等の有機溶媒を用いることができる。本発明ではこれらの溶剤を単独もしくは2種類以上混合して用いることもできる。

[0078] また本発明では、電解質として高分子電解質を用いることもできる。高分子電解質として、高分子化合物に電解液を含ませてゲル状にしたものを用いても、高分子化合物自体を固体電解質としてそのまま用いてもよい。

【0079】とのような電解質に用いられる高分子化合 物としては、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン ーヘキサフルオロプロピレン共重合体、フッ化ビニリデ ン-エチレン共重合体、フッ化ビニリデン-モノフルオ ロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン-トリフルオロ エチレン共重合体、フッ化ビニリデン-テトラフルオロ エチレン共重合体、フッ化ビニリデンーヘキサフルオロ プロピレン-テトラフルオロエチレン三元共重合体等の フッ化ビニリデン系重合体;アクリロニトリル-メチル メタクリレート共重合体、アクリロニトリルーメチルア クリレート共重合体、アクリロニトリル-エチルメタク リレート共重合体、アクリロニトリルーエチルアクリレ ート共重合体、アクリロニトリル-メタクリル酸共重合 体、アクリロニトリル-アクリル酸共重合体、アクリロ ニトリル-ビニルアセテート共重合体等のアクリルニト リル系重合体;ポリエチレンオキサイド、エチレンオキ サイドープロピレンオキサイド共重合体、これらのアク リレート体やメタクリレート体の重合体などが挙げられ る。これらの高分子化合物は、単独あるいは二種以上を

【0080】本発明において、電池の形状は特に限定されず、従来公知のものを採用することができる。例えば、電極積層体あるいはその巻回体を金属ケース、樹脂ケース、あるいはアルミニウム箔などの金属箔と合成樹脂フィルムからなるラミネートフィルム等によって封止したもの等が挙げられる。その外観形状としては、円筒型、角型、コイン型、シート型等が挙げられる。

【0081】本発明の電池の製造方法は特に限定されず、材料に応じて様々な方法を用いることができる。例えば、活物質を含む電極材料に液状媒体を加えスラリー状にして電極集電体に塗布し、加熱もしくは常温で液状媒体を揮発させ、その後に、セパレータを介して対極と積層し、あるいはさらにこれを巻回し、外装体で包み、電解液を注入して封止する方法がある。液状媒体としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、Nーメチルピロリドン等のアミン系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、ベキサン、ヘブタンなどの脂肪族炭化水素、クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン系炭化水素等が挙げられる。

【0082】本発明において、電極からのリードの取り出し、外装等のその他の製造条件は二次電池の製造方法として従来公知の方法を用いることができる。

【0083】本発明において、電極活物質として機能するヒドロキシル化合物は、充放電反応において中間体として発生するラジカルである。電池の作製時には、活物質用材料として、そのラジカルの前駆体であるオキソアンモニウムカチオン部分構造(AI)を有する化合物又はニトロキシルアニオン部分構造(AII)を有する化合物を制いることができる。本発明の電池における電極の

少なくとも一方には、充放電過程においてラジカルが存 在し、充放電の開始前もよび終了後にはその前駆体が存 🗠 在する。

[0084]

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明す るが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな

【0085】(実施例1)ガス精製装置を備えたドライ ボックス中でアルゴン雰囲気下、フッ化ビニリデンーへ キサフルオロプロピレン共重合体60mgに、1mol /lのLiPF。電解質塩を含むエチレンカーボネート **/ジエチルカーボネート混合溶液(混合比1:1(体積** 比)) からなる電解液140mgを混合し、その混合物 ヘテトラヒドロフラン1.2gを加えて溶解した。これ により、ゲル電解質のテトラヒドロフラン溶液を作製し tc.

【0086】つづいて、ガラス製容器に化学式(10 1) で示される化合物(以下「化合物(101)」とい う)31mgと、補助導電剤としてグラファイト粉末6 ヒドロフラン溶液200mgとを混合した。その後、テ トラヒドロフラン1gを加えて全体が均一になるまで3 分間さらに攪拌し、黒色のスラリーを得た。

[0087] 【化17】

[0088]得られたスラリー200mgをリード線を 30 備えたアルミ箔(面積: 1.5 c m×1.5 c m、厚さ 100μm) の表面に滴下し、ワイヤーバーで全体が均 一な厚さになるように展開した。室温で120分間放置 してテトラヒドロフランを気化させ、アルミ箔上に化合 物(101)を含む有機化合物層を形成した。

【0089】次にフッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプ ロピレン共重合体600mgに、1mol/1のLiP F。電解質塩を含むエチレンカーボネート/シエチルカ ーボネート混合溶液(混合比1:1(体積比))からな る電解液1400mgを混合し、テトラヒドロフラン1 1.3gを加えて室温で撹拌した。フッ化ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体が溶解した後、ガラ ス板上に厚さ1mmとなるように塗布した。1時間放置 し、テトラヒドロフランを自然乾燥させ、ガラス板上に 厚さ150μmのゲル電解質膜を得た。

【0090】次に、化合物(101)を含む有機化合物 層を形成したアルミ箔に、2.0cm×2.0cmに切 り出したゲル電解質膜を堆積し、さらに、リード線を備 えたリチウム張り合わせ銅箔(リチウム膜厚30μm、 銅箔の膜厚20μm)を重ね合わせた。

【0091】得られた積層体の全体を厚さ5mmのポリ テトラフルオロエチレン製シートではさみこむように封 止し、圧力を加えて電池を作製した。上記の方法により 同様な電池を2個作製した。

【0092】以上のように、正極活物質として化合物 (101)を用い、負極活物質として金属リチウムを用 いて作製した電池を用いて、0.1mAの定電流で放電 を行った。その結果、電圧は3.4V付近で40分間保 たれ、その後、電圧は急激に低下した。ととで、2個の 電池のうち1つの電池の放電を止め、正極層を電解質膜 から剥がし、この正極層20mgをスパチュラを用いて かきとった。このスピン濃度を電子スピン共鳴スペクト ルメーター(JEOL-JES-FR30)を用いて測 定した。この測定は、マイクロ波出力4mW、変調周波 数100kHz、変調幅79μTの条件下で335.9 mT±5mTの範囲で行った。スピン濃度の定量は、測 定により得られた一次微分型のESRスペクトルを2回 積分し吸収面積強度は求め、標準物質2,2,6,6-テトラメチルピペリドキシルラジカルを用い、スピン濃 0mgと、イオン導電補助剤としてゲル電解質のテトラ 20 度を求めた。その結果、正極層のスピン濃度は2.3× 10<sup>20</sup> spin/gであった。これを化合物(101)の単 位量あたりの濃度に換算すると8.8×10<sup>20</sup> spin√g となる。この結果は、電極反応により化合物(101) の92%が、ニトロキシルラジカル構造を有する化学式 (102)で示される化合物に変化したことを示してい ると考えられる。

[0093]

【化18】

【0094】残りの他の電池の放電をつづけたところ、 電圧は約2.2 Vまで低下したところで36分間保たれ た。その後、電圧は1.5 Vまで急激に低下した。

【0095】さらに4.0~2.0Vの範囲で充放電を 10回繰り返した。その結果、繰り返し充放電を行って も放電時に3.4V付近と2.2V付近に電圧が一定に なるところがあった。

【0096】(実施例2)化合物(101)の代わりに 40 化学式(103)で示される化合物を用いた以外は、実 施例1と同様にして電池を作製した。

[0097]

【化19】

【0098】この電池を用い0.1mAの定電流で4. 2Vになるまで充電を行った。つづいて、0.1mAの 50 定電流で放電を行った。その結果、電圧は3.4V付近

で35分間保たれ、その後、電圧は2.2 Vまで低下 5Vまで急激に低下した。さらに4.0~2.0Vの範 囲で充放電を10回繰り返した。その結果、繰り返し充 放電を行っても放電時に3.4V付近と2.2V付近に 電圧が一定になるところがあった。

【0099】(参考例)化合物(101)を用いなかっ た以外は、実施例1と同様にして電池を作製した。この 電池を用い4.2Vまで0.1mAの定電流で充電を行 ったところ、電圧は4.2 Vまでに急激に上昇した。さ 10 【符号の説明】 らに、この電池を用い、O.1mAの定電流で放電を行 った。その結果、電圧は1.5Vに急激に低下した。さ らに4.0~1.5 Vの範囲で充放電を10回繰り返し た。その結果、繰り返し充放電を行っても、充電時に電 圧は急激に上昇し、放電時に電圧は急激に低下すること が繰り返された。

[0100]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、電極活 物質として、充電あるいは放電時の電極反応において反 応中間体として化学式(1)で示される部分構造を有す 20 6 ラミネートフィルム る安定ラジカル化合物を生成する材料を用いた新規な二\*

\* 次電池を提案したものである。 これにより、 電極活物質 し、との電圧で38分間保たれた。その後、電圧はト. /へ、として重金属を含まない軽くて安全な元素から構成され る電池を作製することが可能となり、また、エネルギー・ 密度が高く、高容量で充放電サイクルの安定性に優れた 電池を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の二次電池の構成の一例を示す正面図で ある。

【図2】図1のA-A'線断面図である。

1 負極

la 負極層

1 b 負極集電体

2 正極

2a 正極層

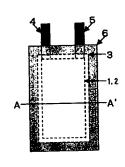
2 b 正極集電体

3 電解質を含むセパレータ

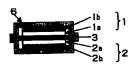
4 負極端子

5 正極端子

【図1】



【図2】



#### フロントページの続き

(72)発明者 森岡 由紀子

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内

(72)発明者 入山 次郎

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 佐藤 正春

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内

(72)発明者 須黒 雅博

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内

Fターム(参考) 5H029 AJ03 AJ05 AK02 AK03 AK05

AK15 AK16 AL06 AL07 AL08

AL12 AL13 AL15 AL16 AM02

AMO3 AMO4 AMO5 AMO7 AM16

BJ04 BJ12

5H050 AA07 AA08 BA16 BA17 BA18

CA05 CA07 CA08 CA09 CA11

CA19 CA20 CB07 CB08 CB09

CB12 CB19 CB20

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.